

**Семинар «Голографические технологии в фотонике»  
Председательствующий – д.т.н. С.Б.Одинокоев, зам.  
директора НИИРЛ МГТУ им. Баумана**

**10:30 - 13:00, зал 3  
2 марта 2017 (четверг)**

1. «Международные конференции и выставки по голографии, проведенные в 2016г в мире - итоги и результаты» (Россия, Китай, США, Европа)

С.Б.Одинокоев, МГТУ им.Н.Э.Баумана, Москва

2. «Компьютерно-синтезированные голограммы и их применение»

Е.Ю.Злоказов, МИФИ, Москва

3. «Современные технологии изготовления сложных голограммных компенсаторов для контроля асферической оптики и оптики со свободной формой».

А.Г.Полещук, ин-т Автоматики и электротехники СО РАН, г.Новосибирск

4. «Последние достижения в технологии изготовления мастеров для защитных голограмм»

А.Ф.Смык, ООО «Наноточность», Москва

5. «Новые возможности применения микродисплеев в голографии»

И.Н.Компанец, ФИАН, Москва

6. «Последние достижения в области создания голографических микродатчиков волнового фронта и их применение».

В.Ю.Венедиктов, Университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург

7. «Последние достижения в мире и в России в области изготовления объемных многоцветных защитных голограмм на фотополимерах».

А.В.Смирнов, АО «НПО КРИПТЕН», г. Дубна